

第9回日中韓デザインフォーラム

デザイン経営と 意匠制度の未来

2018年5月24日(木)

10:10-17:00(受付開始・開場9:30)

会場 ホテルニューオータニ ザ・メイン おり鶴 麗の間

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1

アクセス▶

東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅 D紀尾井町出口より徒歩3分

東京メトロ半蔵門線・南北線 永田町駅 7番出口より徒歩3分

東京メトロ有楽町線 麴町駅 2番出口より徒歩6分

JR中央線・総武線 東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅より徒歩8分

申込方法 下記ホームページの登録フォームからお申込みください。

<https://www.omc.co.jp/designforum/>



言語 日本語・中国語・韓国語

参加費 無料

定員 200名

問い合わせ先 第9回日中韓デザインフォーラム運営事務局

株式会社オーエムシー(担当:井上)

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-34-1新宿御苑前アネックスビル8F

TEL:03-5362-0114(平日10:00~18:00) Email: designforum@omc.co.jp

登壇者



マツダ
常務執行役員
デザイン・
ブランドスタイル担当
前田 育男



小西美術工藝社
代表取締役社長
デービッド・
アトキンソン



良品計画
代表取締役社長
松崎 暁



ハイアール
イノベーション
デザインセンター
総経理
呉 剣



LGエレクトロニクス
ホームエンターテインメント
デザイン研究所所長
兼 LG電子常務
チャ・ガンヒ



サントリーホールディングス
知的財産部長
竹本 一志



A.T.カーニー
日本法人会長
/パートナー
梅澤 高明



ラクスル
代表取締役社長CEO
松本 恭攝

主催



後援

(予定)一般社団法人日本経済団体連合会 (予定)日本商工会議所 (予定)東京商工会議所 (予定)日本弁理士会

近年、企業の競争力を強化するため、「デザイン」をイノベーション創出やブランド構築に資する経営資源として位置づけ、戦略的にデザインを活用する「デザイン経営」が注目されています。

今回の日中韓デザインフォーラムでは、各国においてデザインを経営資源の一つとして活用するグローバル企業の経営幹部、並びに各国政府意匠担当幹部による講演、パネルディスカッションを通して、企業における「デザイン経営」の実践やデザイン保護制度の活用を取り上げ、「デザイン経営と意匠制度の未来」について議論します。

プログラム

- 9:30ー 受付開始・開場
10:10ー10:20 開会挨拶 特許庁 長官 宗像 直子

基調講演

- 10:20ー10:40 基調講演1 マツダ 常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当 前田 育男
10:40ー11:00 基調講演2 小西美術工藝社 代表取締役社長 デービッド・アトキンソン

セッション1 :経営におけるデザイン

- 11:00ー11:20 良品計画 代表取締役社長 松崎 暁
11:20ー11:40 ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
11:40ー12:00 LGエレクトロニクス ホームエンターテインメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
12:00ー13:45 休憩

セッション2 :ブランド形成に資するデザインを保護するための制度

テーマ1 :日中韓の意匠制度

- 13:45ー14:00 特許庁 審査第一部長 澤井 智毅
14:00ー14:15 中国国家知識産権局 外観設計審査部長 Lin Xiaoyue
14:15ー14:30 韓国特許庁 商標デザイン審査局長 Jae Woo LEE

テーマ2 :各企業による意匠制度の活用

- 14:30ー14:45 サントリーホールディングス 知的財産部長 竹本 一志
14:45ー15:00 ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
15:00ー15:15 LGエレクトロニクス ホームエンターテインメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
15:15ー15:30 休憩

セッション3 :これからのデザイン経営のあり方

- 15:30ー16:45 [モデレーター]
A.T.カーニー 日本法人会長/パートナー 梅澤 高明
[パネリスト]
ラクスル 代表取締役社長CEO 松本 恭攝
ハイアール イノベーションデザインセンター 総経理 呉 剣
LGエレクトロニクス ホームエンターテインメント デザイン研究所所長 兼 LG電子常務 チャ・ガンヒ
16:45ー16:55 質疑応答
16:55ー17:00 閉会挨拶 特許庁 審査第一部長 澤井 智毅